இ Int. Cl.⁷:

H 01 M 8/02

H 01 M 8/22

19 BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND



DEUTSCHES PATENT- UND MARKENAMT

Offenlegungsschrift

® DE 198 29 142 A 1

(21) Aktenzeichen: 198 29 142.6 ② Anmeldetag:

30. 6. 1998 5. 1.2000

(3) Offenlegungstag:

(7) Anmelder: Manhattan Scientifics, Inc., New York, N.Y., US

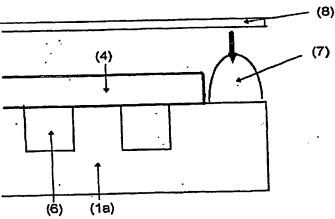
(74) Vertreter: Lederer, Keller & Riederer, 84028 Landshut ② Erfinder: Koschany, Petra, 94121 Salzweg, DE

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

- (A) Gasdichter Verbund aus Bipolarplatte und Membran-Elektroden-Einheit von Polymerelektrolytmembran-Brennstoffzellen
- Bei allen bisher bekannten Verfahren wird die Dichtigkeit der Gasräume (6) von Brennstoffzellen unter Anwendung von Anpreßdruck hergestellt. Es verbleibt immer ein kleiner Spalt zwischen Elektrode und Membran. Das erfindungsgemäße Abdichtungsverfahren verklebt jedoch Bipolarplatte (1a) und Membran(8)-Elektroden(4)-Einheit unter Verwendung eines aushärtbaren Polymers. Durch Aufbringen einer Kleberaupe (7) auf den äußeren Umfang des Gasraumes und um die inneren Gasdurchführungen entsteht ein gasdichter Verbund. Bei Stapelung und erfindungsgemäßem Verkleben dieser Verbunde erhält man einen PEM-Brennstoffzellenstack.

Die erfindungsgemäßen Verbunde aus Bipolarplatte und MEA eignen sich für die Anwendung in Polymerelektrolyt-Brennstoffzellen und in den entsprechenden Elektrolysezellen. Auch können sie wegen ihres geringen Gewichts in der mobilen Anwendung besonders vorteilhaft einge-

setzt werden.



Beschreibung

Die vorliegende Erfindung betrifft einen gasdichten Verbund aus Bipolarplatte und Membran-Elektroden-Einheit von Polymerelektrolytmembran (PEM)-Brennstoffzellen und ein Verfahren zu seiner Herstellung.

Eine PEM-Brennstoffzelle besteht aus zwei Stromableiterplatten, zwei porösen, katalysierten Gasdiffussionselektroden und einer Ionenaustauschermembran, die zwischen diesen Elektroden angeordnet ist. Die Stromableiterplatten 10 enthalten typischerweise Einrichtungen zur Zuführung und Verteilung der Reaktanden. Da die elektrische Spannung einer einzelnen Zelle für praktische Anwendungen viel zu niedrig ist, müssen eine Mehrzahl solcher Zellen in Reihe geschaltet werden. Bei dem sich daraus ergebenden Brennstoffzellenstapel bzw. -stack werden die aufeinandertreffenden Stromableiterplatten durch sog. Bipolarplatten ersetzt. Eine Bipolarplatte steht mit einer ihrer Oberflächen in elektrischem Kontakt mit der Anode einer Zelle des Stapels, während die gegenüberliegende Oberfläche mit der Kathode 20 der benachbarten Zelle kontaktiert ist. Die Funktion der Bipolarplatten liegt zum einen im Durchleiten des Stroms durch den Stack, zum anderen im Trennen der Reaktionsgase. Auch weisen sie meistens Gasführungsstrukturen z. B. ein Kanalsystem zur besseren Verteilung der Reaktionsgase 25 im Anoden- und Kathodenraum auf.

Durch Zuführung des typischen Reaktionsgases Wasserstoff an die Anodenseite der Brennstoffzelle werden in der Katalysatorschicht, die den Teil der Anode ausmacht, der mit der Ionenaustauschermembran direkt in Berührung steht, Kationen gebildet und gleichzeitig Elektronen an die Elektronen leitende Anode abgegeben. Als Oxidationsmittel wird typischerweise Sauerstoff (oder Luft) der Kathodenseite der Zelle zugeführt. Durch Aufnahme der durch die Ionenaustauschermembran diffundierten Wasserstoffionen 35 und der durch einen äußeren Stromkreis von der Anode zur Kathode geführten Elektronen wird das Reaktionsgas Sauerstoff reduziert. Diese Reaktion läuft ebenfalls in einer Katalysatorschicht, die den die Membran kontaktierenden Teil der Kathode ausmacht, ab. In den bevorzugten Anwen- 40 dungsfällen ist die Konzentration des Sauerstoffs in der Luft ausreichend. Als Reaktionsprodukt entsteht Wasser. Die Reaktionsenthalpie wird in vorm von elektrischer Energie und Abwärme frei. Die Einheit aus Membran und Elektroden. einschließlich der jeweiligen Katalysatorschichten, wird als 45 Membran-Elektroden-Einheit (im folgenden MEA - Membrane Electrode Assembly bezeichnet. Ob zu den Elektroden Anteile der Gasdiffussionsschicht hinzuzurechnen sind oder ob nur der Katalysator die Elektroden bildet, ist in der Literatur nicht einheitlich geregelt. Im folgenden wird bei 50 einer für das Verständnis notwendigen Unterscheidung gesondert darauf hingewiesen.

Ein wesentliches Problem bei der Konstruktion von Brennstoffzellenstacks ist die dauerhafte Abdichtung des Anodenraums. Aufgrund der hohen Reaktionsfreudigkeit 55 von Wasserstoff ist dies neben guter Energieausnutzung auch aus Sicherheitsgründen notwendig. Wird Luft oder Sauerstoff mit wesentlichem Überdruck verwendet, so muß auch der Kathodenraum abgedichtet werden.

Ein Verfahren, die Gasräume von PEM-Brennstoffzellen 60 abzudichten, besteht in der Fertigung von Dichtungen aus Elastomermaterialien und dem Anordnen dieser Dichtungen zwischen der Polymerelektrolytmembran und den Bipolarplatten, die aus gasdichtem Graphitmaterialien hergestellt sind. Dabei wird die Dichtung in, auf komplizierte Art und 65 Weise hergestellte, Schlitze eingelegt, die eigens dafür in einem Kohlefaserpapier, das als Gasdiffussionsschicht dient, vorgesehen sind. Eine solche Anwendung findet sich bei-

spielsweise in der US-PS 5,284,718.

Die Dichtung kann auch aus einer in der Bipolarplatte integrierten Erhebung, die durch einen Prägevorgang hergestellt ist, gebildet werden. Die Bipolarplatten müssen dann aber aus einem elastischem, plastisch verformbaren und gasdichten Material, z. B. aus Graphitfolien hergestellt sein. Auch hier benötigt die Dichtung erheblichen Druck für die Ausbildung der Dichtwirkung, der von den Spannplatten ausgeübt werden muß. Ein derartiges Verfahren zeigt z. B. DE-OS 195 42 475 A1.

Ein weiteres Abdichtungsverfahren stellt DE-PS 44 42 285 C1 vor, in dem die negative Polplatte, die Membran, die positive Polplatte und zwei Dichtungen am Rand durch ein Rahmenelement gasdicht und elektrisch isolierend miteinander verklemmt werden. Das aus Metall bestehende Rahmenelement kann Teil einer Polplatte sein und besitzt einen U-Profil-Querschnitt. Durch Aufweitung dieses U-Profils bei der Montage entsteht der Anpreßdruck.

Auch ist es möglich, wie EP-PS 0 690 549 A1 zeigt, eine Einheit aus einer Flächendichtung und der Ionenaustauschermembran herzustellen. Die aus porösem Polytetraflourethylen bestehende Dichtung ist auf beiden Seiten der Membran angebracht und umgibt den mit Katalysator beschichteten Teil der Membran als eine Art Rahmen.

Alle bisher bekannten Abdichtungsverfahren weisen folgende Nachteile auf:

Bei Verwendung von Elastomerdichtungen werden häufig dünne Membranen durch die Längenänderung des Elastomers (z. B. Silikon) beim Zusammenspannen zerrissen. Aufgrund der unterschiedlichen, verwendeten Materialien bei Bipolarplatten und Dichtung besteht auch die Gefahr, daß es bei Inbetriebnahme zu Undichtigkeiten kommt- da sich bei Erwärmung die verschiedenen Materialien unterschiedlich ausdehnen.

Viele andere Dichtungssystemen benötigen am Dichtrand erheblichen Anpreßdruck, um die notwendige Dichtwirkung zu erreichen. Dies hat zur Folge, daß die Spannplatten größer dimensioniert werden müssen und somit den gesamten Stack schwerer machen, was nachteilig für die mobile Anwendung ist. Bei Verwendung von Klemmelementen am Rahmen entsteht zusätzliches Gewicht durch relativ dickwandige Metallteile.

Die Abstimmung zwischen der Dicke der Elektroden und der Bipolarplatten und der Dicke der Dichtung ist äußerst schwierig, da beide, Elektroden und Dichtung, geeigneten Anpreßdruck benötigen, aber unterschiedliche Elastizitäten aufweisen. Die tolerierbaren Dickenabweichungen sind sehr klein. Diese Anforderung führt zu aufwendigen Herstellungsverfahren, die sehr kostenintensiv sind.

Bei allen bekannten Verfahren gibt es nach Zusammenbau einen kleinen Spalt zwischen Elektrode und Membran, denn die Dichtung muß größer als die Elektrode ausgeschnitten werden. Daraus folgt eine erhöhte Gefahr von Rißbildung in der Membran besonders bei stark quellenden und sehr dünnen Membranen wie z. B. bei Membranen aus sulfoniertem Polyetherketon.

Nachteilig ist bei den meisten Systemen ferner, daß die Dichtigkeit erst beim Zusammenbau der einzelnen Brennstoffzellen zu einem Stack geprüft werden kann. Die Ortung von Undichtigkeiten ist somit nur im kompletten Stack möglich, nicht in den einzelnen Zellen. Zur Qualitätssicherung bedarf es dadurch der Konzeption aufwendiger Verfahren.

Mit der vorliegenden Erfindung können alle oben aufgeführten Nachteile vermieden werden.

Aufgabe der Erfindung ist es, einen gasdichten Verbund aus MEA und der Wasserstoffseite einer Bipolarplatte bereitzustellen. Weiterhin ist es Aufgabe der Erfindung, ein einfaches, kostengünstiges Verfahren zur Herstellung eines derartigen Verbundes aufzuzeigen.

Zusätzlich ist es Aufgabe der Erfindung, einen vollständigen Brennstoffzellenstapel aus erfindungsgemäßen Einheiten von MEA's und Bipolarplatten darzulegen, der Gasdurchführungen durch die Bipolarplatte und auch einen abgedichteten Kathodenraum enthält.

Aufgabe der Erfindung ist es darüberhinaus, ein Verfahren zur Herstellung dieses Brennstoffzellenstapels anzuge10

Eine Lösung dieser Aufgaben bietet der gasdichte Verbund aus Membran-Elektroden-Einheit und Bipolarplatten gemäß Anspruch (1), der Brennstoffzellenstack nach Anspruch (12), das Verfahren zur Herstellung des Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach Anspruch (15) und das Verfahren zur Herstellung des Brennstoffzellenstack nach Anspruch (26).

Bevorzugte Weiterbildungen der Erfindung finden sich in den jeweiligen Unteransprüchen.

Der gasdichte Verbund aus Membran-Elektroden-Einheit und Bipolarplatte wird durch ein technisch unkompliziertes Klebeverfahren erstellt. Dies geschieht erfindungsgemäß dadurch, daß als Dichtmaterial ein oder mehrere aushärtbare Polymere (Klebstoffe) verwendet werden. Um auf einfache 25 Weise einen gasdichten Verbund aus Bipolarplatte und Membran herstellen zu können, muß der Kleber auf der Bipolarplatte und auf der Membran, die evtl. mit einem Katalysator versehen ist, haften. Die Wirksamkeit der Edelmetallkatalysatoren und die Leitfähigkeit der Membran darf weder während des Aushärtungsvorgangs noch im ausgehärtetem Zustand durch flüchtige Stoffe beeinträchtig werden.

Es existieren jedoch einige, erstaunlicherweise sogar handelsübliche Klebstoffe, die diese Anforderungen erfüllen. 35 Bei Verwendung von Metallbipolarplatten eignen sich bevorzugt Silikone als Klebedichtmasse. Sie haften gut auf nahezu allen Metallen und auf den gängigen perfluorierten oder nichtfluorierten, evtl. auch mit Katalysator versehenen Membrantypen. Werden Graphitbipolarplatten oder Compo- 40 sits aus Graphit und Polymeren eingesetzt, so kann entweder Epoxidharz mittlerer Viskosität oder wiederum Silikon als Klebedichtung verwendet werden. Im letzteren Fall ist allerdings auf der Bipolarplatte eine Haftvermittlungsschicht aus einem dünnen Epoxidharzfilm auf der möglichst aufgerauhten Oberfläche der Bipolarplatte anzubringen. Dieser Epoxidharzfilm kann mittels Siebdruck, Sprühverfahren oder Pinseln aufgebracht werden. Ist ein besonders dünner Film erwünscht, so kann z. B. das zweikomponentige Epoxidharzprodukt Körapox 439 (Kömmerling GmbH) zuvor mit 50 niederen Alkoholen z. B. Ethanol verdünnt werden.

Für alle Arten von Bipolarplatten eignen sich zur Verklebung besonders die Produkte Elastosil E 41 und E 43 (Wakker Chemie AG). Aufgrund von massiven Vergiftungserscheinungen an den aktiven Zentren von Katalysator und 55 Membran ist das Zweikomponentige Epoxidharz Stykast W19 (Grace N.V., Belgien) nicht geeignet. Die Viskosität des Klebers liegt zwischen 10.000 mPas und 500.000 mPas, bevorzugt zwischen 60.000 mPas und 350.000 mPas. Eine leicht thixotrope Konsistenz kann von Vorteil sein.

Zunächst soll die Abdichtung des Wasserstoffgasraumes dargestellt werden, die bevorzugt durchgeführt wird. Bei der Herstellung eines gasdichten Verbundes von Bipolarplatte und Membranelektroden-Einheit muß unterschieden werden, ob im Aufbau der PEM-Brennstoffzelle eine komplette MEA verwendet wird, d. h. eine Membran mit zwei Katalysatorschichten und mit mindestens der Anoden-Gasdiffusionsschicht oder ob es sich um katalysierte Membranen mit

aufgelegter Anoden-Gasdiffussionsschicht handelt. Im folgenden wird zunächst die Vorgehensweise bei Auswahl einer katalysierten Membranen mit nur aufgelegter Anoden-Gasdiffusionsschicht beschrieben. Die dabei gemachten Angaben zur Breite des Dichtrandes, zur Dicke der Gasdiffussionsschicht und zur Überlappung zwischen Gasdiffussionsschicht und Bipolarplatte gelten bevorzugt für alle, noch darzustellenden Klebeverfahren.

Bevorzugt verwendet man, wie in Fig. 1 dargestellt, eine Bipolarplatte (1) mit Gasdurchführungsbohrungen für das Reduktionsmittel Wasserstoff (2a) und evtl. das Oxidationsmittel Sauerstoff oder Luft (2b), mit Gasverteilungsstruktur z. B. einer Kanalstruktur (3) und umlaufendem, nicht strukturierten Dichtrand, dessen Breite zwischen 0.1 mm und 10 mm, bevorzugt zwischen 1 mm und 5 mm, besonders bevorzugt zwischen 2 mm und 3 mm liegt. Bevorzugt, aber nicht notwendig, liegen die Erhebungen der Kanalstruktur auf derselben Ebene wie der Dichtrand. Die zu verwendende Gasdiffussiosschicht (4) mit typischer Dicke zwischen 0.1 mm und 0.5 mm wird auf die Bipolarplatte positioniert und mit einer Haltevorrichtung fixiert. Besonders vorteilhaft kann die Positionierung mit Hilfe von Stiften in den Gasdurchführungen durch Bipolarplatte und Gasdiffussionsschicht erfolgen. Die Gasdiffussionsschicht muß dazu an den der Bipolarplatte entsprechenden Stellen Aussparungen aufweisen. Bevorzugt wird eine Gasdiffussionsschicht verwendet, die etwas größer ist als de-r mit Kanalstruktur versehene Bereich der Bipolarplatte. Die Überlappung zwischen Gasdiffussionsschicht und Bipolarplatte (5) liegt zwischen 0.1 mm und 5 mm, bevorzugt zwischen 0.3 mm und 0.8 mm. Nach Auswahl eines geeigneten Klebers zur Abdichtung des Wasserstoffraums (6) wird, wie in Fig. 2 dargestellt, eine Kleberaupe (7), die bevorzugt höher ist als die Gasdiffusionsschicht des Wasserstoffraums (4a) auf den Teil der Bipolarplatte aufgetragen, dessen Oberfläche mit der Anode in Kontakt steht (1a) und deren Gasverteilungsstruktur für Sauerstoff oder Luft (3a) hier nur angedeutet ist. Das Volumen des aufgebrachten Klebers wird bevorzugt so bemessen, daß der Spalt zwischen der Oberfläche der Gasdiffussionsschicht und dem Dichtrand vollstandig gefüllt wird. Die Kleberaupe wird mit geeigneten Dosiervorrichtungen dergestalt aufgebracht, daß sie die Oberfläche der Gasdiffussionsschicht überragt und am Dichtrand so positioniert, daß sie die Gasdiffussionsschicht gerade eben berührt oder knapp vor dieser endet. Durch Auflegen der katalysierten Membran (8) wird die Dichtraupe dann so deformiert, daß sie den gesamten Spalt zwischen Bipolarplatte und Membranunterseite füllt und der Kleber zumindest bis an die Stirnflächen der Gasdiffussionsschicht reicht und bevorzugt sogar über Distanzen von < 1 mm in die Gasdiffussionsschicht eindringt. Die so aufgelegte Membran kann eben auf der Gasdiffussionsschicht liegen oder im Bereich der Dichtraupe sogar leicht erhöht sein.

Um die dünne, katalysierte Membran auf die Bipolarplatte mit Gasdiffusionsschicht und Kleberaupe eben aufzulegen, bedient man sich zweckmäßigerweise ebenfalls einer
Hilfskonstruktion, nämlich eines beweglichen Vakuumspanntisches. Dieser kann ähnlich einer Bipolarplatte aus einem Kanalsystem bestehen, das durch ein poröses Kohlfaserpapier abgedeckt ist. Durch Erzeugung eines Unterdrucks in diesem Kanalsystem kann eine Membran eben
aufgespannt und zusammen mit dem Vakuumspanntisch auf
die Bipolarplatte mit Gasdiffussionsschicht und Kleberaupe
aufgesetzt werden. Bevorzugt enthält auch die Membran
und evtl. der Vakuumspanntisch an denselben Positionen
wie die Bipolarplatte Bohrungen, die später zur Gasdurchführung durch die einzelnen Zellen eines Stacks dienen.

Anschließend muß der Kleber je nach Art seiner Zusam-

mensetzung unter den entsprechenden Bedingungen, beispielsweise bei leichter Temperaturerhöhung oder bei Raumtemperatur, ausgehärtet werden.

Nun ist es möglich, den so hergestellten Verbund aus Bipolarplatte und Membran auf seine Dichtigkeit zu prüfen und bei Bedarf auch eine Funktionsprüfung dieser einzelnen Brennstoffzelle vorzunehmen. Die Funktionsprüfung erfolgt bevorzugt dadurch, daß der Verbund aus Bipolarplatte und MEA mit einer geeigneten Luftführungsstruktur aus Graphit zusammengespannt wird und die somit vollständige Einzel- 10 thode in Berührung steht zelle zumindest mit Luft nahe dem Umgebungsdruck betrieben werden kann.

Falls eine Membran, auf der die Gasdiffussionsschichten haften, verwendet werden soll, existiert ebenfalls eine Möglichkeit der Abdichtung des Wasserstoffgasraums zwischen 15 Bipolarplatte und MEA. Die MEA muß dazu einen freien, d. h. nicht von der Gasdiffusionsschicht bedeckten Rand aufweisen. Die Kleberaupe wird dann nicht auf die Bipolarplatte, sondern bevorzugt direkt auf die MEA, die vorteilhaft auf einem geeigneten Vakuumspanntisch aufgespannt 20 ist, aufgetragen. Die so vorbereitete MEA kann dann zusammen mit dem Vakuumspanntisch auf die Bipolarplatte aufgesetzt werden.

Wie in Fig. 3 dargestellt ist, können Gasdurchführungen für das Oxidationsmittel Sauerstoff oder Luft (2b) durch den 25 (8) Membran Teil der Bipolarplatte, dessen Oberfläche mit der Anode in Kontakt steht (1a) analog, wie für die beiden Arten von MEA bereits beschrieben, gegen den Wasserstoffraum (6) gedichtet werden.

Um aus mehreren erfindungsgemäßen Einheiten aus Bi- 30 polarplatte und MEA einen Brennstoffzellenstack herzustellen, der auch mit Sauerstoff oder Luft unter Überdruck betrieben werden kann, können diese Einheiten miteinander luft- und wasserstoffdicht analog dem obigen, erfindungsgemäßen Verfahren folgendermaßen (vgl. Fig 4 und Fig. 5) 35 verklebt werden:

Bevorzugt wird zunächst ein Verbund aus Bipolarplatte und MEA einschließlich kathodenseitiger Gasdiffussionsschicht (4b), die am Rand und um die Wasserstoffdurchführung Membranfläche für eine Kleberaupe freiläßt, bereitgestellt. 40 Eine Kleberaupe (7) wird, wie oben beschrieben, bevorzugt am Umfang der Membran Fig. 4) und um die Wasserstoffdurchführungen (Fig. 5) aufgebracht. Eine weitere Einheit aus Bipolarplatte und MEA wird mit dem Teil der Bipolarplatte, dessen Oberfläche mit der Kathoden in Kontakt steht 45 (1b), auf die Kleberaupe aufgesetzt. Der Kleber wird anschließend unter geeigneten Bedingungen ausgehärtet. Die Kleberaupe am Umfang der Membran dichtet die evtl. unter Überdruck stehende Luft gegen den Außenraum ab, während die Kleberaupe um die Wasserstoffdurchführung ver- 50 hindert, daß Wasserstoff in den Kathodenraum eindringt.

Bei Betrieb mit Luft nahe dem Umgebungsdruck kann auf die, in Fig. 4 dargestellte Abdichtung am äußeren Umfang des Luftraumes verzichtet werden.

Falls Durchführungsbohrungen für Kühlmedien oder 55 Spannelemente vorgesehen sind, können diese gegen Anoden- und Kathodenraum nach Maßgabe von Fig. 3 und zugleich Fig. 5 abgedichtet werden.

Die Vorteile des erfindungsgemäßen Klebeverfahrens liegen in der Vermeidung von Spalten zwischen Dichtung und 60 Gasdiffussionsschichten. Weiterhin bedarf es keines großen Anpreßdrucks, da dieser durch die Adhäsionskräfte der Klebung ersetzt wird. Weder Dichtung noch Elektroden müssen mit geringen Maßtoleranzen gefertigt, auch der Querschnitt der Gaszuführungen kann beliebig gewählt werden. Dichte- 65 tests und zumindest Funktionstest mit Luft unter Umgebungsdruck sind für die Einzelzellen möglich. Es entsteht nahezu kein zusätzliches Gewicht durch die Klebedichtung.

Eine kostengünstige, industrielle Fertigung ist somit mög-

Bezugszeichenliste

Bipolarplatte

- (1a) Teil der Bipolaplatte, dessen Oberfläche mit der Anode in Berührung steht
- (1b) Teil der Bipolaplatte, dessen Oberfläche mit der Ka-

(2) Gasdurchführungsbohrungen

- (2a) Gasdurchführung für das Reduktionsmittel Wasserstoff (2b) Gasdurchführung für das Oxidationsmittel Sauerstoff oder Luft
- (3) Gasverteilungsstruktur z. B. Kanalstruktur
 - (3a) Gasverteilungsstruktur für Wasserstoff
 - (3b) Gasverteilungsstruktur für Sauerstoff
 - (4) Gasdiffussionsschicht
 - (4a) Gasdiffussionsschicht des Wasserstoffraums
- (4b) Gasdiffussionsschicht des Sauerstoffraums
- (5) Überlappung zwischen Gasdiffussionsschicht und Bipo-
- (6) Wasserstoffraum
- (7) Kleberaupe

Patentansprüche

- 1. Verbund aus Bipolarplatte und MEA dadurch gekennzeichnet, daß der freie, nicht von Gasdiffusionsschichten bedeckte katalysierte oder nicht katalysierte Membranrand einer MEA mit der Bipolarplatte gasdicht verklebt ist.
- 2. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß die Wasserstoffseite der Bipolarplatte mit der Anodenseite der MEA verklebt ist.
- 3. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 2, dadurch gekennzeichnet, daß der Kleber in Form einer Dichtraupe aufgetragen wurde die höher ist als die Gasdiffusionsschicht.
- 4. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß das Volumen der aufgetragenen, nicht ausgehärteten Dichtraupe so bemessen wurde daß sie genau den Klebespalt füllt.
- 5. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, daß das Klebematerial 0.2 mm bis 1 mm die Gasdiffussionsschicht durchdringt.
- 6. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, daß die Klebung mit einem aushärtbaren Silikon oder einem Epoxydharz durchgeführt ist.
- 7. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daß die Bipolarplatte und/oder die Membran im Bereich des Dichtrandes mit einem Haftvermittler vorbehandelt
- 8. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daß die Gasdiffussionsschicht den Dichtrand der Bipolarplatte um 0.1 bis 5 mm überlappt.
- 9. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 8, dadurch gekennzeichnet, daß Dichtrand und Oberfläche der Gasverteilungsstruktur der Bipolarplatte auf einer Ebene liegen.
- 10. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 9, dadurch gekennzeichnet, daß

zur Positionierung der MEA mit oder ohne Gasdiffussionsschichten auf die Bipolarplatte ein Vakuumspanntisch verwendet wurde.

11. Verbund aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 10, dadurch gekennzeichnet, daß Anoden- und/oder Kathodengasdurchführungen vorgesehen sind, von denen mindestens eine, welche das Gasführt, das nicht in den Gasraum des Verbundes eindringen soll durch Klebung abgedichtet ist.

12. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA dadurch gekennzeichnet, daß der freie, nicht von Gasdiffusionsschichten bedeckte katalysierte oder nicht katalysierte Membranrand einer MEA mit der Bipolarplatte gasdicht

verklebt wird.

13. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, daß die Wasserstoffseite der Bipolarplatte mit der Anodenseite der MEA verklebt wird.

14. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 13, dadurch gekennzeichnet, daß der Kleber in Form einer Dichtraupe aufgetragen wird) die höher ist als die Gasdiffusionsschicht.

15. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte- und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 14, dadurch gekennzeichnet, daß das Volumen der aufgetragenen, nicht ausgehärteten Dichtraupe so bemessen wird daß sie genau den Klebespalt 30 füllt.

16. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 15, dadurch gekennzeichnet, daß das Klebematerial 0.2 mm bis 1 mm in die Gasdiffussions- 35 schicht eindringt.

17. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 16, dadurch gekennzeichnet, daß die Klebung mit einem aushärtbaren Silikon oder einem 40

Epoxydharz durchgeführt wird.

18. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 17, dadurch gekennzeichnet, daß die Bipolarplatte und/oder die Membran im Bereich des 45 Dichtrandes mit einem Haftvermittler vorbehandelt wird.

19. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 18, dadurch gekennzeichnet, daß die 50 Gasdiffussionsschicht den Dichtrand der Bipolarplatte um 0.1 bis 5 mm überlappt.

20. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 19, dadurch gekennzeichnet, daß Dichtrand und Oberfläche der Gasverteilungsstruktur der Bipolarplatte auf einer Ebene liegen.

21. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 20, dadurch gekennzeichnet, daß zur 60 Positionierung der MEA mit oder ohne Gasdiffussionsschichten auf die Bipolarplatte ein Vakuumspanntisch verwendet wird.

22. Verfahren zur Herstellung eines gasdichten Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 12 bis 21, dadurch gekennzeichnet, daß Anoden- und/oder Kathodengasdurchführungen vorgesehen sind, von denen mindestens eine, welche das Gas

führt, das nicht in den Gasraum des Verbundes eindringen soll Zelle durch Klebung abgedichtet wird.

23. Anwendung des Verbundes aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 11 in Brennstoffzellenstacks und/oder Stacks aus Elektrolysezellen.

24. Anwendung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß mehrere Verbunde aus Bipolarplatte und MEA nach einem der Ansprüche 1 bis 11 durch Stapelung elektrisch in Serie geschaltet sind.

25. Anwendung nach Anspruch 23, dadurch gekennzeichnet, daß der in den Verbunden aus Bipolarplatte und MEA noch nicht gedichtete Gasraum am Umfang und/oder an den entsprechenden Gasdurchführungen wiederum an einer Seite der Bipolarplatte eines Verbundes mit der entsprechenden Seite der MEA eines zweiten Verbundes mittels des Verfahrens nach einem

der Ansprüche 12 bis 22 abgedichtet wird.

Hierzu 4 Seite(n) Zeichnungen

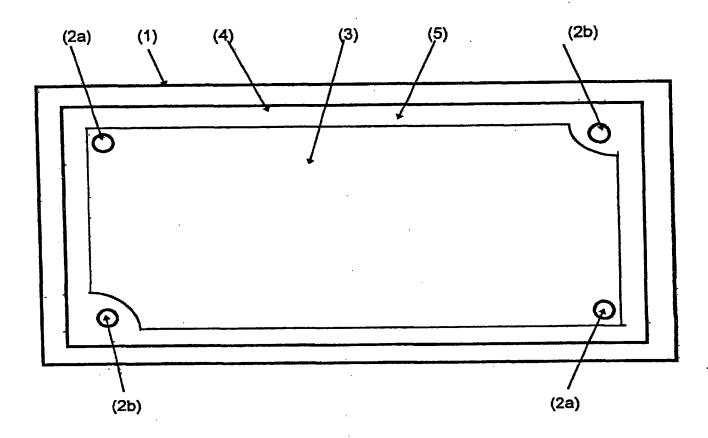
- Leerseite -

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 198 29 142 A1 H 01 M 8/02 5. Januar 2000

Fig.1

à

P.



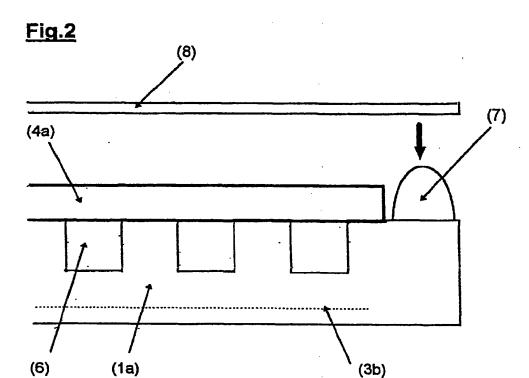
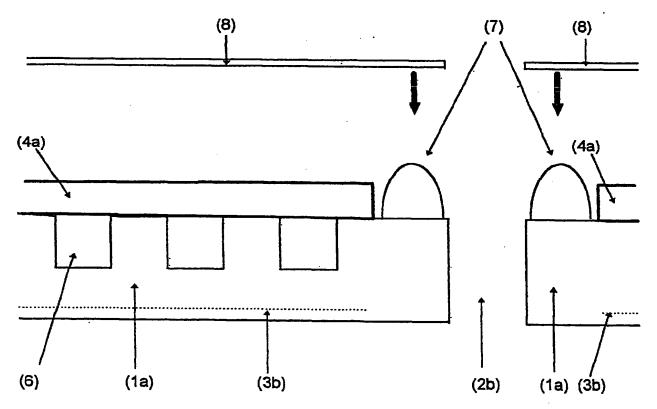


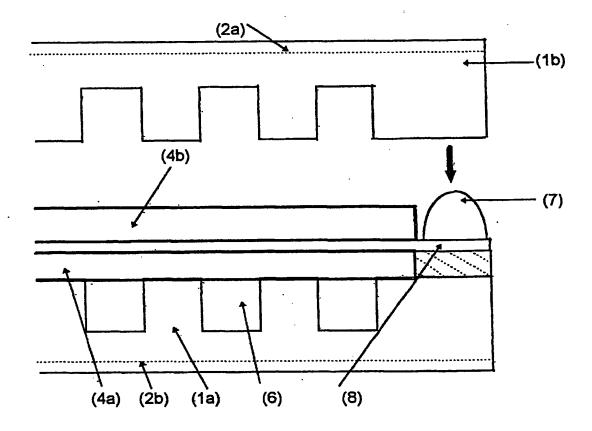
Fig.3



•

Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag: DE 198 29 142 A1 H 01 M 8/02 5. Januar 2000

Fig.4



Nummer: Int. Cl.⁷: Offenlegungstag:

DE 198 29 142 A1 H 01 M 8/02 5. Januar 2000

Fig.5

